PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 10-008044 (43)Date of publication of application: 13.01.1998

(51)Int.Cl. C09K 11/56 C09K 11/00 C23C 14/24 H05B 33/10

(21)Application number: 08-185289 (71)Applicant: MITSUI MINING & SMELTING CO

LTD

(22)Date of filing: 27.06.1996 (72)Inventor: TAKAHASHI NORIYUKI

YASHIMA ISAMU KAJINO HITOSHI HIGUCHI MAKOTO

(54) ZINC SULFIDE: MANGANESE-BASED MATERIAL FOR VAPOR DEPOSITION

57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a ZnS:Mn-based material for a vapor deposition hardly generating a unusual particle which causes a damage when etching an electrode. SOLUTION: This ZnS:Mn-based material for a vapor deposition is a compound of the compositional formula ZnxA(1-x)S:Mn or ZnuBvSw:Mn [(x) is 0<x<1 and (u), (v) and (w) are each an arbitrary positive number] with the proviso that the A is an element forming a compound having a standard free energy formation smaller than that of MnS, and B is a compound having the standard free energy formation smaller than that of MnS or a compound forming a compound having the standard free energy formation smaller than that of MnS at the surface temperature of the source of the vapor deposition when the vapor deposition utilizing the material is performed.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 06.06.2003 [Date of sending the examiner's decision of 01.03.2006

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-8044 (43)公開日 平成10年(1998)1月13日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所	
C09K	11/56	CPC	C09K 11/56		CPC			
	11/00			1	1/00		A	
						F		
C 2 3 C	14/24			C23C 1	4/24	E		
H05B	33/10			H05B 3	3/10			
				審查請求	未請求	請求項の数1	FD (全 5 頁)	
(21)出願番号		特願平8-185289	(71)出顧人	(71)出願人 000006183				
					三并金属	翼鉱業株式会社		
(22)出顧日		平成8年(1996)6月27日			東京都中	中央区日本橋室岬	万2丁目1番1号	
				(72)発明者	高橋	新之		
					埼玉県池	甫和市根岸2-1	0-3	
				(72)発明者	八島	爲		
					埼玉県」	上尾市原市1380-	-1 B507	
				(72)発明者	据野 仁	=		
					埼玉県」	L尾市原市1419-	- 1 57号室	
				(72)発明者	樋口 彰	战		
					岐阜県吉	5城郡神岡町夕日	場ケ丘3-1	
				(74)代理人	弁理士	伊東 辰雄	(外1名)	
				(4)10里人	开埋工	ひ来 段雄	OF 1 40)	

(54) 【発明の名称】 ZnS:Mn系蒸着用材料

(57)【要約】

【課題】 電極エッチングの際にダメージを与える蒸着 異常粒子の発生が起こらないZnS:Mn系蒸着用材料 を提供する。

【解決手段】 材料の加熱蒸発を利用した蒸着の際、蒸 着源の表面温度において、MnSよりも標準生成自由エ ネルギーの低い化合物を生成する元素をA、MnSより も標準生成自由エネルギーの低い化合物または該化合物 を生成する化合物をBとした場合、

【化1】 $Zn_x A_{(1-x)} S: Mnまたは Zn_u B_v S_w: Mn$ (ここで0 < x < 1、u、v、wは任意の正数)

の組成式からなる化合物であることを特徴とするZn S:Mn系蒸着用材料。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 材料の加熱蒸発を利用した蒸着の際、蒸 着源の表面温度において、MnSよりも標準生成自由エ ネルギーの低い化合物を生成する元素をA、MnSより も標準生成自由エネルギーの低い化合物または該化合物 を生成する化合物をBとした場合、

【化1】 Zn_x A_(1-x) S:MnまたはZn_u B_v S_w:Mn (ここでO < x < 1、u、v、wは任意の正数)

の組成式からなる化合物であることを特徴とするZn S:Mn系蒸着用材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は交流電界の印加によ って発光する薄膜エレクトロルミネセント(EL)ディ スプレイに関するものであり、特にその発光層として蒸 着されるZnS:Mn系蒸着用材料に関する。

[00002]

【従来の技術】一般的な薄膜 E L ディスプレイの断面図 を図1に示す。ガラス等からなる透明基板1上にIn2 O3 、SnO2 、ZnO2 、Sb2 O3 等の単層もしく は複合層からなる透明導電膜2を形成し、発光層4をS iN, Al₂O₃, SIALON, Y₂O₃, BaTi SrTiO3、Ta2 O5、SiO2 等の誘電体 の単層もしくは複合層からなる絶縁層3,5で挾み込 み、その上部に上部電極6としてA1、Mg等の金属も しくは合金からなる背面電極を配した構造である。

【0003】従来より薄膜ELディスプレイの発光層と してマンガンをドープした硫化亜鉛(ZnS:Mn)が 用いられている。このZnS:Mn発光層は成型体、焼 結体ペレットもしくは粉末状のZnS:Mnを電子ビー ム等の加熱によって蒸着することにより成膜される。

【0004】この際、蒸着粒子は原子レベル、分子レベ ルにまで分解されることが理想である。しかしながら、 実際には蒸着源は原子レベル、分子レベルで蒸発するだ けでなく、幾つかの原子もしくは分子が集合したクラス ターの状態で蒸着される。

【0005】ZnS:Mnの蒸着の場合、蒸着中に原子 レベル、分子レベルになったZnS:Mnの通常サイズ の蒸着粒子11、12の他にサイズの大きな蒸着粒子 9、10(以下、蒸着異常粒子と表記する)が発生し、 これがはじけ飛んでガラス等の基板に付着する現象が起 こる(図2参照)。

【0006】また、ELディスプレイでは画素を形成す るために電極を平行かつ等間隔に形成する必要がある

(図2参照)。この加工は通常、酸性の水溶液等をエッ チヤントとして用いた湿式エッチングによって行われて いる。このマトリックス電極の幅は200μm程度に加 工される必要があるため、蒸着異常粒子の大きさがおよ そ30 umを超えると、この蒸着異常粒子が電極のエッ

チングの際に断線13等の不良の原因となる。このため エッチング工程の前に水洗によって蒸着異常粒子を物理 的に剥ぎ取る工程が必要とされ、この工程が製造工程を 複雑にするため問題となっていた。

【OOO7】近年、ELディスプレイのカラー化のため に発色の異なる発光層を積層することが必要とされてい る。ZnS:Mn層に積層される発光層には、例えばS rS:Ce、CaS:Ce等がある。しかし、これらの 蛍光体は大気中での化学的安定性が低く水分や酸素と反 応し劣化するため、これらの発光層を積層させた場合に は、水洗によって蒸着異常粒子を剥ぎ取ることが不可能 となり、ELディスプレイのカラー化の障害となってい

【0008】例えば特開昭63-995号公報に、Zn SとMgS、CaS、SrS、BaSのうち少なくとも -つを加え、希土類または遷移金属を添加した薄膜発光 層が開示されている。これは E L ディスプレイの発光層 の組成に関するものであり、本発明の蒸着原料とは基本 的に異なる。また、その目的は発光層の耐久性の向上で あるため、蒸着異常の低減を目的とした本発明とはこの 点においても区別される。

【0009】他方、特開平8-31571号公報におい ては、ELディスプレイ発光層の成膜組成にかかわるも のであり、本発明における蒸着原料とは基本的に異な る。しかも、同公報における実施例において、蒸発源と しては、ZnS:Mn粉末とMgS粉末との単なる物理 的混合による成型体であり、蒸着時の温度でZnS:M nとMgSとの蒸気圧が異なるために蒸着中にペレット の組成が時間と共に変化し安定な組成で蒸着できないと いう問題点が生じる。

【0010】しかも、蒸着ペレットにおいては、ハンド リングが良く、経時変化の少ない化学的、物理的に安定 な性能が要求されるが、ZnS:Mn粉末とMgS粉末 との単なる物理的混合による成型体においてはMgSの 潮解性が激しく、化学的に不安定で、蒸着ペレットとし て安定な状態を維持できないという問題点があった。さ らにMgSは酸素を吸収することによりMgSO4 を生 成し、実際の蒸着において酸素を放出して、純度の高い 膜を生成させることができないという問題を生じてい る。

【0011】また、この場合のMgの添加は赤色、緑色 の発光輝度および色純度を向上させることが目的であ り、この点からも蒸着異常の低減を目的とした本発明と は明確に区別される。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、電極 エッチングの際にダメージを与える蒸着異常粒子の発生 が起こらないZnS:Mn系蒸着用材料を提供すること にある。

[0013]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、以下の事 実および現象を見い出したことによって本発明を完成さ せるに至った。すなわち、従前よりMn化合物を添加し ていないZnS蒸着の際には蒸着異常粒子が発生せずに 蒸着が行われていることが知られていた。

【0014】蒸着される前のペレット中のMnは硫化物 として存在していないが、蒸着後のZnS:Mn蒸着ペ レットの分析により、蒸着中の熱によって蒸着ペレット の表面には硫化マンガン(MnS)が生成(以下、晶出 と記述する)していることが判明した。

【0015】本発明者等は蒸着中に起こる硫化マンガン のZnS:Mn蒸着ペレット表面への晶出が蒸着異常粒 子の発生と関連があることを見い出し、蒸着中のMnS のZnS:Mn蒸着ペレット表面への析出量を制御する ことで蒸着異常を低減できることを知見し、本発明を完 成させるに至った。

【0016】すなわち、本発明は、材料の加熱蒸発を利 用した蒸着の際、蒸着源の表面温度において、MnSよ りも標準生成自由エネルギーの低い化合物を生成する元 素をA、MnSよりも標準生成自由エネルギーの低い化 20 合物または該化合物を生成する化合物をBとした場合、

[0017]

【化2】 $Z n_x A_{(1-x)} S: Mn$ または $Z n_u B_y S_w: Mn$ (ここで0 < x < 1、u、v、wは任意の正数)

の組成式からなる化合物であることを特徴とするZn S:Mn系蒸着用材料にある。

【0018】ここにおいて、MnSよりも標準生成自由 エネルギーの低い化合物を生成する元素Aとしては、マ グネシウム、カルシウム、セリウム、ナトリウムが挙げ られる。また、MnSよりも標準生成自由エネルギーの 低い化合物Bとしては硫化マグネシウム、硫化カルシウ ム、硫化セリウム、硫化ナトリウムが挙げられる。さら に、該化合物を生成する化合物としてはヨウ化マグネシ ウム、ヨウ化カルシウム、ヨウ化セリウム、ヨウ化ナト リウムが挙げられる。また、上式中、AはO<x<1で あることが必要であり、xが0では本来の発光色を示さ ず、xが1ではMnSが晶出する。

[0019]

【作用】本発明に従い蒸着原料であるZnS:Mn中 に、蒸着するために加熱された温度、すなわち約100 O℃においてMnSよりも標準生成自由エネルギーの低 い物質、もしくは標準生成自由エネルギーの低い化合物 を生成する物質、例えばMgSないしMg、もしくはM g化合物を添加し、成型、焼結して蒸着ペレットを合成 する。

【0020】このようにして合成されたペレットで電子 ビームで加熱し、蒸着を行う。ZnS:Mnが蒸発する 温度になった時の蒸着用ペレットの表面温度はおよそ1 000℃になる。この時、蒸着用ペレットの表面にはM 50

gSが晶出し、MnSの晶出は抑制される。その結果、 電極エッチングの際にダメージを与える蒸着異常粒子の 発生が起こらなくなる。

[0021]

【実施例】以下、実施例に基づき本発明を具体的に説明 する。

実施例1

硫化亜鉛(市販品、純度99.9%)に硫化マグネシウ ム(市販品、純度99.9%)を硫化亜鉛に対し5mo 1%になるように添加し、さらに硫化マンガン(市販 品、純度99.9%) を試料全体の0.35at%にな るように加え、混合粉砕し、プレス成型した後、還元雰 囲気中1050℃で焼結させ、密度2.5g/cm³の 焼結体を得た。この焼結体の組成はZno.95 Mg 0.05 S:Mn (0.35at%) であった。

【0022】実施例1によって製造した蒸着用ペレット を図3のように電子ビーム装置のチャンバー14中のホ ルダー19に設置しこれに対向させて発光層を形成する ための基板16を設置する。基板ホルダー17内に取り 付けられた加熱用ヒーターによって基板の温度は150 ~400℃に保持する。真空ポンプ15によってチャン バー内を排気し、チャンバー内を真空状態に保ち、電子 銃21から蒸着用ペレット表面に500~1500W程 度の電子ビーム23を照射し、ペレットから粒子の蒸発 が始まるとシャッター20を開放し基板16へ蒸着を行 った。この試料の蒸着粒子の大きさの分布を調べた。結 果を表1に示す。

【0023】 実施例2

硫化亜鉛(市販品、純度99. 9%)に硫化カルシウム (市販品、純度99. 9%) を硫化亜鉛に対し5mol %になるように添加し、さらに硫化マンガン(市販品、 純度99.9%) を試料全体の0.35at%になるよ うに加え、混合粉砕し、プレス成型した後、還元雰囲気 中1050℃で焼結させ、密度2.5g/cm³ の焼結 体を得た。この焼結体の組成はZno.95 Cao.05 S:M n (0.35at%) であった。

【0024】実施例2によって製造した蒸着用ペレット を実施例1と同様な方法によって基板へ蒸着を行った。 この試料の蒸着粒子の大きさの分布を調べた。結果を表 1に示す。

【0025】 実施例3

硫化亜鉛(市販品、純度99.9%)に金属マグネシウ ム(市販品、純度99.9%)を硫化亜鉛に対し5mo 1%になるように添加し、さらに硫化マンガン(市販 品、純度99.9%)を試料全体の0.35at%にな るように加え、混合粉砕し、プレス成型した後、還元雰 囲気中1050℃で焼結させ、密度2.5g/cm³の 焼結体を得た。この焼結体の組成はZno.95 Mg 0.05 S:Mn (O, 35at%) であった。

【0026】実施例3によって製造した蒸着用ペレット

5

を実施例 1 と同様な方法によって基板へ蒸着を行った。 この試料の蒸着粒子の大きさの分布を調べた。結果を表 1 に示す。

【0027】 実施例4

硫化亜鉛(市販品、純度99.9%)にヨウ化マグネシウム(市販品、純度99.9%)を硫化亜鉛に対し5m o 1%になるように添加し、さらに硫化マンガン(市販品、純度99.9%)を試料全体の0.35at%になるように加え、混合粉砕し、プレス成型した後、還元雰囲気中1050℃で焼結させ、密度2.5g/cm³の焼結体を得た。この焼結体の組成はZno.95(Mg I2)0.05 S:Mn (0.35at%)であった。

【0028】実施例4によって製造した蒸着用ペレットを実施例1と同様な方法によって基板へ蒸着を行った。この試料の蒸着粒子の大きさの分布を調べた。結果を表1に示す。

【0029】<u>実施例5</u>

硫化亜鉛(市販品、純度99.9%)に硫化マグネシウム(市販品、純度99.9%)を硫化亜鉛に対し2.5 mo1%、硫化カルシウム(市販品、純度99.9%)を硫化亜鉛に対し2.5 mol%になるように添加し、さらに硫化マンガン(市販品、純度99.9%)を試料

全体の0.35at%になるように加え、混合粉砕し、プレス成型した後、還元雰囲気中1050℃で焼結させ、密度2.5g/cm³の焼結体を得た。この焼結体の組成はZno.95 Mgo.025 Cao.025 S:Mn(0.35at%)であった。

【0030】実施例5によって製造した蒸着用ペレットを実施例1と同様な方法によって基板へ蒸着を行った。 この試料の蒸着粒子の大きさの分布を調べた。結果を表 1に示す。

【OO31】<u>比較例</u>

硫化亜鉛(市販品、純度99.9%)に硫化マンガン(市販品、純度99.9%)を0.35at%になるように加え、混合粉砕し、プレス成型した後、還元雰囲気中1050での焼結させ、密度 $2.5g/cm^3$ の焼結体を得た。この焼結体の組成は2nS:Mn(0.35at)。であった。

【0032】比較例によって製造した蒸着用ペレットを 実施例1と同様な方法によって基板へ蒸着を行った。こ の試料の蒸着粒子の大きさの分布を調べた。結果を表1 に示す。

[0033]

【0033】 【表 1】

٠.	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	, <u> </u>	-C 111/14	1.2	× 1 1			
		比較例	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5	
	0.1~1 μ m	128個	28個	35個	41個	39個	37個	
	1~10 μ m	56個	16個	24個	32個	27個	23個	
	10∼30 μ m	6個	O個	1個	1個	〇個	2個	
	30 μ m以上 (蒸着異常)	2個	O個	0個	0個	O個	0個	

【0034】表1に示されるように、実施例 $1\sim5$ に示 so した方法によって合成した焼結体を蒸着用ペレットとして電子ビーム蒸着法で蒸着した結果、蒸着中にELディスプレイの不良の原因となる 30μ m以上の蒸着異常粒子は発生しなかった。

【0035】また、比較例に示した方法によって合成した焼結体を蒸着用ペレットとして電子ビーム蒸着で蒸着したところ、蒸着中に E L ディスプレイの不良の原因となる 30 μ m以上の蒸着異常粒子の発生があった。

【0036】<u>実験例</u>

実施例1によって得られた蒸着用材料(焼結体)と特開 平8-31571号公報に記載のZnS:MnとMgS の混合による蒸着用材料との経時における重量変化を測 定した。結果を図4に示す。

【0037】図4の結果から、本発明の蒸着用材料のほうが経時における重量変化が少なく化学的に安定であることが判る。

[0038]

【発明の効果】以上説明したように、本発明のZnS: Mn系蒸着用材料によって、電極エッチングの際にダメージを与える蒸着異常粒子の発生が起こらない。

【図面の簡単な説明】

【図1】 薄膜 E L ディスプレイの一例を示す断面図。 【図2】 E L ディスプレイの電極ストライプを示す 図。

【図3】 電子ビーム装置の概略を示す説明図。

【図4】 各蒸着用材料の経時における重量変化を示す グラフ。

【符号の説明】

1:ガラス基板、2:透明電極(ITO等の電極ストライプ)、3:下部絶縁層、4:発光層(ZnS:Mn単層もしくはZnS:Mn、SrS:Ce等の積層)、

5:上部絶縁層、6:上部電極(電極ストライプ)、7:基板、8:電極ストライプ、9,10:電極エッチング時に断線を引き起すサイズの蒸着粒子(蒸着異常粒子)、11,12:電極エッチング時に断線を引き起こさないサイズの蒸着粒子、13:エッチング時に発生した断線、14:真空チャンバー、15:排気用ポンプ、16:基板、17:ヒーター内蔵基板ホルダー、18:蒸着用ペレット、19:ペレットホルダー、20:シャッター、21:電子銃、22:磁石、23:電子ピーム、24:蒸着蒸気、蒸着粒子の流れ。

